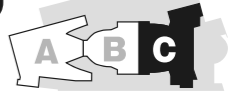
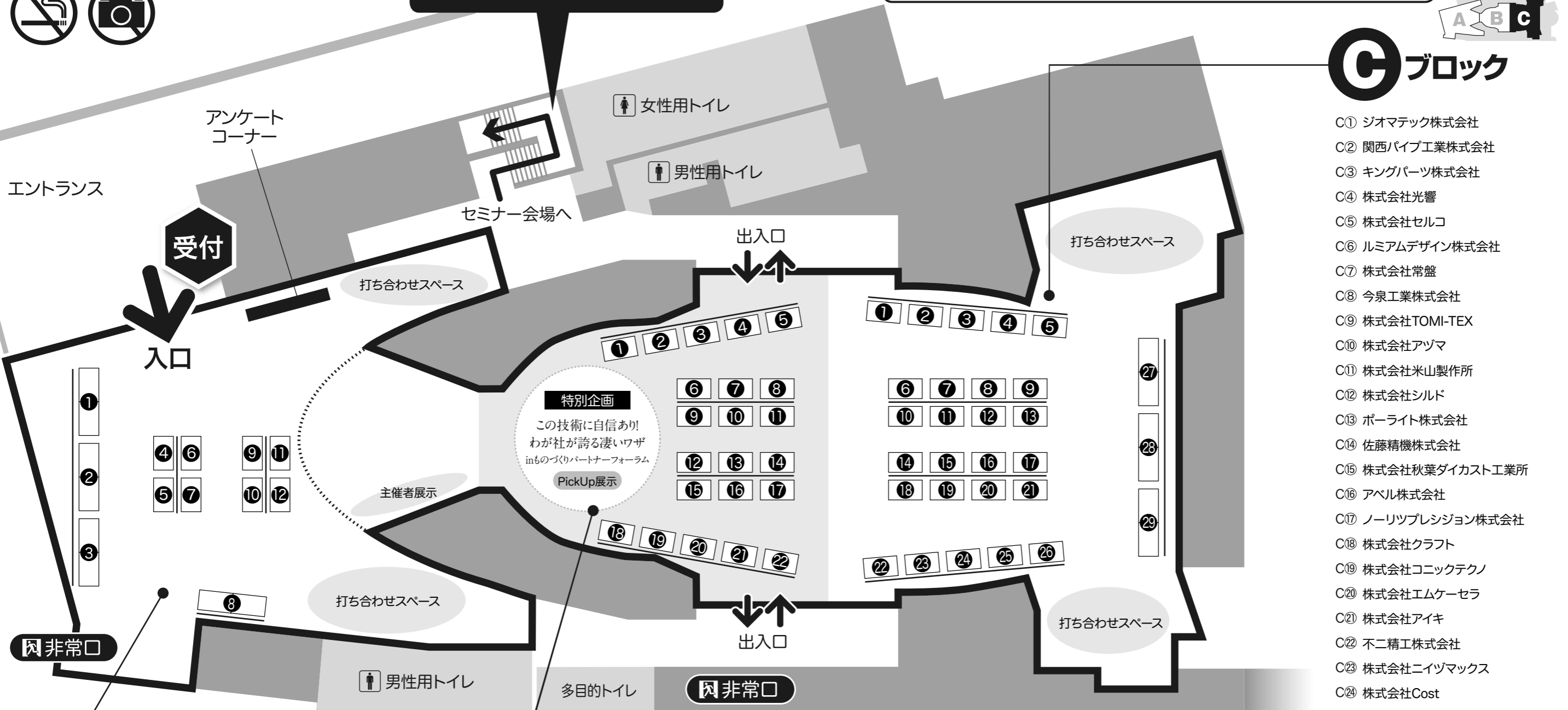


会場案内図



『特別講演』および、『技術プレゼンテーション』会場はB1F/第1+第2会議室です。

- 会場は全域「禁煙」です。
 - 喫煙は当施設の指定場所にてお願い致します。
 - 貴重品・お手回り品には十分お気をつけください。
- 会場内で次の行為はご遠慮ください。
1. 営業・勧誘行為をすること。
 2. 宣伝用などの印刷物・ビラを配布すること。
 3. 許可無く写真・ビデオ撮影・録音をすること。
 4. その他、フォーラムの運営上支障となる行為。



Cブロック

- C① ジオマテック株式会社
- C② 関西パイプ工業株式会社
- C③ キングパーツ株式会社
- C④ 株式会社光響
- C⑤ 株式会社セルコ
- C⑥ ルミアムデザイン株式会社
- C⑦ 株式会社常盤
- C⑧ 今泉工業株式会社
- C⑨ 株式会社TOMI-TEX
- C⑩ 株式会社アヅマ
- C⑪ 株式会社米山製作所
- C⑫ 株式会社シルド
- C⑬ ポーライト株式会社
- C⑭ 佐藤精機株式会社
- C⑮ 株式会社秋葉ダイカスト工業所
- C⑯ アベル株式会社
- C⑰ ノーリツプレジジョン株式会社
- C⑱ 株式会社クラフト
- C⑲ 株式会社コニックテクノ
- C⑳ 株式会社エムケーセラ
- C㉑ 株式会社アイキ
- C㉒ 不二精工株式会社
- C㉓ 株式会社ニイツマックス
- C㉔ 株式会社Cost
- C㉕ 有限会社エムハンズ
- C㉖ マツダ株式会社
- C㉗ 株式会社Jpキュービック
- C㉘ 日本ファインセラミックス株式会社
- C㉙ ポリプラスチック株式会社

Aブロック

- A① 株式会社アーク 東京本社
- A② ジャノメダイカスト株式会社
- A③ ツツミ産業株式会社
- A④ 株式会社柳生田製作所
- A⑤ 株式会社大村製作所
- A⑥ 株式会社三輪工業
- A⑦ ゼノー・テック株式会社
- A⑧ 株式会社スタッフ
- A⑨ 玉川電器株式会社
- A⑩ 株式会社アルファー精工
- A⑪ コガマコーポレーション株式会社
- A⑫ 経済産業省平成29年度中核企業創出・支援事業 「次世代光学製品共創ネットワーク」 (公財)京都高度技術研究所・(株)新日本テック

Bブロック

- B① 中国電化工業株式会社
- B② 株式会社松田鉄工所
- B③ 三和産業株式会社
- B④ 株式会社ひびき精機
- B⑤ 公益財団法人やまぐち産業振興財団
- B⑥ 株式会社日栄
- B⑦ 株式会社ジェー.ピー.イー.
- B⑧ 荒川技研株式会社
- B⑨ 株式会社青海製作所
- B⑩ 株式会社橋川製作所
- B⑪ 株式会社ミクロ技術研究所
- B⑫ 有限会社加川製作所
- B⑬ 名古屋樹脂工業株式会社
- B⑭ 株式会社京信
- B⑮ クロダ精機株式会社
- B⑯ 佐藤精密株式会社 (地域中核企業創出・支援事業)
- B⑰ ムツミ工業株式会 (地域中核企業創出・支援事業)
- B⑱ 株式会社ティ・ディ・シー
- B⑲ 有限会社モールドモデル
- B⑳ 株式会社WELCON
- B㉑ 佐渡精密株式会社
- B㉒ リコーエレメックス株式会社

